稿・斑点画像を生成/修復する反応拡散モデルのFPGA 実装

An FPGA IMPLEMENTATION of a Reaction-diffusion Model Performing Stripeand Spot-Image Generation and Restoration

石村憲意[†] 小室勝郎[†] Alexandre Schmid[‡] 浅井哲也[†] 本村真人[†] †北海道大学大学院情報科学研究科 ‡スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL)

Kazuyoshi ISHIMURA[†] Katsuro KOMURO[†] Alexandre SCHMID[‡] Tetsuya ASAI[†] Masato MOTOMURA[†]

†Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University ‡Swiss Federal Institute of Technology (EPFL)

アブストラクト

本研究は、指紋などの縞パターン画像の欠損や傷を、生物の形づくりの原理に基づいて修復するモデルの FPGA 実装を目指したものである.従来の指紋認証は、指紋パ ターンの認証精度を上げる為に、ソフトウェアで高度な 画像処理を施すが、傷や欠損のある指紋パターンに対す る認識率の低下が問題となっている.その解決策の一つ として、生物の体表模様の生成や、傷が周りの模様に合 わせて修復される事に着目した.このメカニズムを利用 する事で、生物の自然治癒のような縞パターン画像の修 復が可能であると考えられる.そこで、このような縞パ ターンを生成する反応拡散モデルを利用し、指紋パター ンを補完するディジタルプロセッサの実装を行なった.

1 はじめに

指紋や掌紋,虹彩,静脈などの身体的特徴は千差万別 である為に,個人を同定する有力な手がかりとなる.そ こで,これらのパターンを認証に用いることにより,パス ワード管理に煩わされる事無く,スマートフォンや ATM を操作したり,あるいは入国審査における照合など,幅 広い分野で利用されている [1].

それらのパターンの中でも指紋は,経年変化が少ない ため,古くから認証に利用されている.指紋パターンの 認証精度を上げる為,ハードウェア面では様々なセンサ 方式が提案され,ソフトウェア面で高度な画像処理や認 証が行なわれている [2].

しかし,指紋に傷や汚れなどがついている状態で認証 する場合,高度な画像修復を行うために時間を要したり, 低下する認識率が問題となっている.そこで我々は,解決 策の一つとして,生物の体表模様(ヒョウ柄やシマウマの 編模様)が生成される様子や,体表の傷が周りの模様に合 わせて修復される事に着目した.このメカニズムを利用 する事で,傷や欠損のある指紋パターンの自然な自己修 復が可能であると考えられる.このような指紋,掌紋パ ターンを自己修復するディジタル反応拡散システムが提 案されている [3].本研究では画像の自己修復を行うプロ セッサの FPGA 実装が目的である.

本稿の構成は以下の通りである.まず2章において,本 研究で利用する,編模様を生成/修復するモデルの原理を 示す.その後に、そのモデルを用いてどのように指紋が 修復されるかをCシミュレーションにより示す.3章で は、このモデルのFPGA実装の過程を一次元のアーキテ クチャから説明し、二次元平面上で画像修復に必要な編 模様生成の様子を示す.最後にまとめと今後の予定につ いて述べる.

2 稿・斑点模様生成/修復モデル

本研究では、指紋や掌紋画像の修復を行なうプロセッ サを実現する為に、生体の模様生成や修復機能をモデル 化した反応拡散方程式を用いる.この方程式は縞・斑点パ ターンを生成する上で最も重要な部分である.通常は、連 続値を取り扱うため、偏微分方程式で表されるが [4]、よ り少ない計算資源 (ダイナミクスの単純化) で縞・斑点パ ターンを再現する試みが為されてきている [5], [6].

ここでは、その中でもハードウェア化が容易な、反応拡 散 (Reaction-diffusion: RD) セルオートマトン (Cellular Automata: CA) モデル [7], [8] を用いた. 実際に、この RDCA モデルを用いたアナログ集積回路実装が行なわれ ている. 我々は、センサなどから入力された指紋画像に対 して画像の修復を、高速でディジタル信号処理する為に、 FPGA 実装を目指す.

この RDCA モデルのダイナミクスを以下に示す.



図 1: 一次元 RDCA モデルにおける波生成過程: (a) 初期 入力波形 (ステップ関数), (b) Δt_0 拡散後の波形, (c) Δt_1 - Δt_0 拡散後の波形, (d) (c) から (b) を減算した波形, (e) 差分結果 (d) をシグモイド関数で増幅した波形.

1(Diffusion) $\partial u(\mathbf{r}, t) / \partial t = D_u \nabla^2 u(\mathbf{r}, t),$ $\partial v(\mathbf{r}, t) / \partial t = D_v \nabla^2 v(\mathbf{r}, t),$ 2(Reaction) $u(\mathbf{r}, \delta t(n+1)) = v(\mathbf{r}, \delta t(n+1))$ $= f(u(\mathbf{r}, \delta t \cdot n) - v(\mathbf{r}, \delta t \cdot n) - c),$ $f(x) = (1 + \exp(-\beta x))^{-1},$

n は時間のカウント, **r** は (x, y) 座標, c はシグモイド関数のオフセット値, β は関数の勾配の尺度を示している. そして, このモデルのダイナミクスを持つセルが格子状にネットワークを構成している場合を考える. 各々のセルの状態は, 隣接する四つのセル間で作用する重み付け加算と, シグモイド関数による増幅によって決定される.



図 2: RDCA モデルを用いた,二次元平面上のランダム パターンから編模様が生成される過程.

8 updates

stable state

6 updates

重み付け加算はそれぞれ拡散速度の異なるぼかし処理 (uとv)を表しており、それらは各セルにおいて畳み込まれ る. セルの状態は、各点 (x, y)において、u、およびvの 二つの状態の差分を取って計算される. $u \ge v$ による拡散 方程式を、時間 δt で積分する. セルの次の状態は、u - vをシグモイド関数で増幅した値によって決定される.

まず始めに、この一次元 RDCA モデル (各々のセルが、 前後二つの近接セルと直列に繋がっている状態) における 波の生成過程を図1に示す.図1(a) はステップ関数を入 力した初期状態を示している.図1(b) はステップ関数が Δt_0 の時点で、パラメータ D_v で拡散した後の様子を示し ている.図1(c) は $\Delta t_1 - \Delta t_0$ 間で拡散させ、パラメータ D_u で入力されたステップ関数を拡散させたことを示して いる.図1(d) は、図1(b) と図1(c) の差分であり、ここで 初めて波が一つ生成された様子を示している.最後にこ の差分がシグモイド関数により増幅された様子を図1(e) に示す.ここで、図1(e) に示される生成波形を、再びこ のモデルに入力するプロセスを、入力信号の"更新"とす る.一次元の波パターンは、この更新を繰り返すことに よって形成される.

図2では、一次元 RDCA モデルから、実際の指紋画像 修復に用いる二次元 RDCA モデル (格子状にセルが配置 され、各々が四近傍セルと接続されている状態)に拡張 し、縞パターンが形成される様子を示している。ランダ ムノイズパターンを RDCA モデルに入力し、出力された パターンを、RDCA モデルの入力として繰り返し更新す ることで、安定した縞パターンが形成されることを C シ ミュレーション上で確認できた。

そこで,実際に指紋画像が入力された場合のパターン 形成の過程を図3に示す.時間の経過とともに,指紋画 像に付いている傷やノイズが,周囲の構造(指紋の縞模様



図 3: 傷やノイズが付着した指紋画像が RDCA モデルの 縞模様生成によって自己修復される過程.



図 4: 傷やノイズが付着した指紋画像と、修復されて安定 状態になった指紋パターンを重ね合わせた図.

の間隔) に従いながら滑らかに修復されて行く様子が確認 出来る.パターンが安定するまでに更新が約45回行なわ れた.このようにパターンが安定する為に要する更新回 数は, 編模様の線の幅 (空間周波数) にのみ依存し, 画像 サイズには依存しない.

図4に、初期状態として入力された指紋画像に、修復 されて安定状態になった指紋パターンを重ねた様子を示 す.この図から、元の指紋画像の構造を崩す事無く、途切 れた箇所や、指紋の縞模様をまたいだノイズを修復して いる事がわかる.

3 RDCA モデルの FPGA 実装

3.1 一次元 RD プロセッサのアーキテクチャ

前述のシミュレーションにより, RDCA モデルを指紋 画像修復に利用可能であることを確認できた.本章では,



図 5: 一次元 RD プロセッサのアーキテクチャ



図 6: 一次元ぼかしフィルタのカーネル. (a) 二近傍ぼか しフィルタのカーネル. (b) 弱いぼかしフィルタとして利 用するサイズ5のカーネル (kernel 1). (c) 強いぼかしフィ ルタとして利用するサイズ9のカーネル (kernel 2).

このモデルを FPGA 実装してディジタル信号処理を行な うためのアーキテクチャについて説明し,実装するまで の過程を一次元モデルから示す.

図5に一次元反応拡散(RD)プロセッサのアーキテク チャを示す.ここでは、一次元に配列した RDCA モデル のセルに対応させる為に、8bit の値を持ち、120 個のアド レスを持つメモリを用意した.前後二つのアドレスとは 繋がっているが、両端同士は繋がっていない.図1で示し たように、波を生成する為には、入力波形を二つの異な る拡散強度でぼかす必要がある.そこで、ぼかしの強度 が異なる二つのフィルタで構成されるフィルタ部を用意 した.各フィルタが二つの異なる波形を出力した後、差分 計算をする.これらのぼかし処理と差分計算はひとまと めにして、一般的なディジタル・ラプラシアンフィルタで 実装可能である.最後に、差分結果を増幅し、メモリに 格納する.このメモリから再び読み出してフィルタに入 力する事で更新を繰り返し、波や縞模様生成を実現する.

ここで, ぼかしフィルタを構築するためのカーネルについて説明する.図 6(a) は二近傍のぼかしフィルタのカーネルである.中央部の *a*₀ の次の状態 (出力) は,両端のセルが持つ値の影響を受ける (高い値から低い値へ移り、ぼ



図 7: 一次元 RD プロセッサのフィルタ部におけるデータストリームアーキテクチャ

やけていく)ため,

$$\operatorname{out}_0 = (a_{-1} + 2a_0 + a_1)/4$$

と表される. 図 6(a) は最近接セルだけであったが, 図 6(b), (c) のように, ぼかし計算を行なうカーネルの範囲を広げる 事で, ぼかし強度が強くなる. カーネルサイズが 5 (kernel 1), 9 (kernel 2) の場合における, a_0 の出力は順に

kernel1 out₀ =
$$(a_{-2} + 4a_{-1} + 6a_0 + 4a_1 + a_2)/16$$

kernel2 out₀ = $(a_{-4} + 5a_{-3} + 11a_{-2} + 15a_{-1} + 16a_0 + 15a_1 + 11a_2 + 5a_3 + a_4)/80$

と表される.

図7はフィルタ部の構成を示している.メモリから読 み込まれたセル,あるいはピクセルの値が一つずつ,ク ロック同期してレジスタに格納されながら移動する.入力 波形は,図6(b),(c)で示した,ぼかし強度の異なるカー ネル1とカーネル2のフィルタに通される.その際に,そ れらのカーネルで使用するレジスタの一部を共有するこ とで省面積化を実現している.また,ぼかし強度が異な る二つのフィルタを通す際,処理に必要となるセル(ピク セル)数が異なることから,出力の遅延が発生する.その 為,カーネル1のフィルタの出力部と差分器の間に遅延 レジスタを複数個挿入することにより,差分のタイミング を調整する.差分後に増幅された波形をメモリに格納す る.そして次の入力波形として読み出されて更新される.

ぼかしフィルタの式と図7からわかるように,セルの 値が読み込まれてからアンプ部を通るまでに5クロック 要する. その為,読み込むメモリアドレスを指定するカ ウンタと,それから5クロック遅れて,書き込むメモリ アドレスを指定するカウンタを用意した.

3.2 一次元 RD プロセッサの実装結果

前章で述べたアーキテクチャを基に一次元 RD プロセッ サを FPGA 上に実装し、その基本的な動作確認を行った.



図 8: 一次元 RD プロセッサの FPGA 実装結果

図8は, FPGA上の一次元 RD プロセッサに対し、ス テップ関数を入力した時の出力結果を示している. 横軸 はセルのアドレスを表し,縦軸は更新の回数を表してい る.更新プロセスを繰り返していくことで,始めはステッ プ関数だった波形から,徐々に波が生成されていく様子 が観測できる.

3.3 二次元 RD プロセッサのアーキテクチャ

ここまでで,一次元 RD プロセッサを FPGA 実装し, 波が広がっていく様子を確認できた.そこで,一次元 RD プロセッサを基に,二次元 RD プロセッサへと拡張して いく過程を説明する.

まず二次元平面上のぼかし処理の方法について説明す る.格子状に RDCA モデルのセルを配置した場合におけ る,四近傍のぼかしフィルタカーネルを図 9(a) に示す.あ る一つのセル (a_C)の状態に着目すると,その上下左右に 隣接するセル (a_N, a_E, a_W, a_S)の状態と影響を及ぼし合う. この二次元ぼかしフィルタをそのまま実装するには,フィ ルタの前に,カーネルサイズに応じた規模のラインバッ ファを設ける必要があり,回路規模が大きくなりやすい.



図 9: 二次元ぼかしフィルタのカーネルとその x 軸方向お よび y 軸方向への分割.(a) 四近傍ぼかしフィルタのカー ネル.(b) x 軸方向のぼかし処理を行う一次元ぼかしフィ ルタのカーネル.(c) y 軸方向にぼかし処理を行う一次元 ぼかしフィルタのカーネル.



図 10: 二次元 RD プロセッサのアーキテクチャ

そこで、この二次元ぼかしフィルタカーネル(図 9(a))を、 二つの一次元フィルタカーネルに分解する事を考える(図 9(b),(c)). このようにすることで、x軸、y軸に分けて それぞれの方向にぼかし処理を施すことができ、さらに 一次元 RD プロセッサで利用したラプラシアンフィルタ がそのまま適用出来る.その後に足し合わせれば、二次元 のぼかし処理をそのまま行なうのと同じ結果が得られる.

二次元 RD プロセッサのアーキテクチャを図10 に示す. 二次元画像における縞模様生成には, x 軸, y 軸の二方 向のぼかし処理が必要であった.ここで,画像データを 保持するメインメモリとしてトゥルー・デュアルポート SRAM を使用することにより,メモリアドレスを独立に 二つ指定して読み出し,並列に出力することができる.そ の為, x 軸, y 軸方向のぼかし処理を並列化することがで きる.そこで,一次元 RD プロセッサで用いたラプラシ アンフィルタを二つ用意した.これらのフィルタの直後 に x メモリ, y メモリ (一次元 RD でも使用したシングル ポート SRAM)を用意し,一時保存する.これらの一時 メモリは、x, y 軸方向のぼかし処理の結果を足し合わせ て,二次元のぼかし画像生成のタイミングを調整する為 に用意されている,

次に加算結果をメインメモリ (図 10 左側) に格納する. これをさらにぼかしフィルタへ入力し,更新を繰り返す



図 11: メインメモリからデータが読み出され,フィルタ とアンプを通って x, y メモリに書き込まれる時の,各メ モリの読み込みと書き込みの方向を示した図.



図 12: *x*, *y* 一時メモリからデータが読み出され,加算器 を通って,メインメモリに書き込まれる時の,各メモリ の読み込みと書き込みの方向を示した図.

事で、二次元の縞模様が生成されていく.

二次元 RD プロセッサのアンプ部は、本来ならば加算 器の後に置くことで一つに出来る.しかしそこにアンプ を設置すると、ぼかしフィルタの出力で負の値を持つ部 分がある為に、符号ビットも合わせた 9bit の値の保持が 必要となってしまい、一時保存用の*x、y*メモリの規模が 大きくなってしまう.その為に、それぞれのぼかしフィル タの直後にアンプ部を置き、ぼかしフィルタの出力結果 を符号無しの 8bit に増幅している.

このアーキテクチャの動作は、大きく次の二つに分け られる.まず一段階目は、メインメモリから二つの値を 読み出していき、それぞれぼかしフィルタとアンプを通 して一次メモリに保存する(図11).その際に、x軸方向 にメモリを読み込む為のアドレスカウンタは、メモリア ドレスの先頭から順に1ずつカウントアップする.その 為、一時メモリxには行方向に値が格納されて行く.一 方、y軸方向に読み込む為のアドレスカウンタは、N×N ピクセルの正方形画像を扱う為、Nずつカウントアップ していく.そして読み出している画像列の最後のピクセ ルの後、次列の最上部のメモリアドレスを指定する.こ れらの読み出しを画像の最後のピクセルまで繰り返す.



図 13: 二次元 RD プロセッサの FPGA 実装結果. (a) 初 期状態 (インパルス入力). (b) 更新一回目の縞生成の様子. (c) 更新二回目の縞生成の様子. (d) 更新二回目で生成さ れた縞模様の三次元描画.

二段階目は、二つの一時メモリから値を読み込み、それらを加算してメインメモリに書き込む (図 12). その際に x, y 両方の一時メモリから x 軸方向に読み出す為、共通のアドレスカウンタを用意し、順に1ずつカウントアップする.このようにして同じアドレスの値同士を足し合わせて、メインメモリに x 軸方向に順に加算結果を書き込む.各メモリの読み込み、書き込み用アドレスカウンタ、メモリのリード、ライトイネーブル信号は、全て FSM で制御している.

3.4 二次元 RD プロセッサの実装結果

二次元 RD プロセッサの実装結果を図 13 に示す. 画像 サイズは、45×45 ピクセルであり、境界は固定端である. z 軸方向に、各ピクセルの状態値を濃淡で表す.まず中心 部にのみ初期値としてインパルスを与える.ここから入 力画像の更新を繰り返すと、波が平面に広がり、編模様 が生成される様子が確認出来る.この結果から、より大 きな画像サイズを取り扱えるようにし、指紋画像を入力 する事で、指紋画像に付いた傷や欠損を、自然な形で自 己修復する二次元 RD プロセッサを実装できると考えら れる.

4 まとめ

従来の指紋認証では,傷や欠損のある指紋パターンに 対する,高度な画像処理に要する時間や認識率の低さが 問題であった.本研究では,この欠損や傷を,生物のよう に,周りのパターンに合わせて自然な形に自己修復する ディジタルプロセッサの実現を目指している.そのため に,ハードウェア化が容易な RDCA モデルを選択した. このモデルを利用して指紋パターンの自己修復が出来る 事を C シミュレーションにより示した.

次に, FPGA 実装の為に, RDCA モデルによる RD プ ロセッサのアーキテクチャを提案した. その際に, ラプ ラシアンフィルタを構成する二つのぼかしフィルタのレ ジスタ部を共有することにより,省面積化を図った. さ らに,二次元 RD プロセッサのアーキテクチャでは,トゥ ルー・デュアルポート SRAM を採用することにより, *x*, y 軸方向のぼかし処理を,並列に行なえるようにした.提 案したアーキテクチャを FPGA 上に実装し,画像修復の 基本となる,編模様の生成を確認した. 今後は,指紋画 像の修復を FPGA 上で実際に行なっていく予定である.

参考文献

- 児玉充晴, 梅崎太造, 佐藤幸男, "情報漏えい対策シス テムへの指紋認証の適用とその 発展形態の提案," 信 学論 (D-I), vol. J87-D-I, no.2, pp. 278-286, 2004.
- [2] 若原徹,木村善政,鈴木章,塩昭夫,佐野睦夫"指紋 隆線方向分布とマニューシャ対応付けを用いた指紋 照合,"信学論 (D-II), vol. J86-D-II, no.1, pp. 63–71, 2003.
- [3] 藤田渉, 青木孝文, 樋口龍雄"指紋画像処理のため のディジタル反応拡散システムの設計," 信学技報, NLP98-79, pp. 9–16, 1998.
- [4] A. M. Turing "The chemical basis of morphogenesis," *Phil. Trans. R. Soc. Lond B.*, vol. 237, pp.37– 72, 1952.
- [5] D. A. Young "A local activator-inhibitor model of vertebrate skin patterns," *Math. Biosci.*, vol. 72, pp.51–58, 1984.
- [6] M. Markus and B. Hess "Isotropic cellular automaton for modeling excitable media," *Nature.*, vol. 347, no. 6288, pp.56–58, 1990.
- [7] Y. Suzuki, T. Takayama, I. Motoike, and T. Asai "Striped and spotted pattern generation on reaction-diffusion cellular automata: Theory and lsi implementation," *Int. J. Unconv. Comput.*, vol. 3, pp.1–13, 2007.
- [8] T. Asai and I.N. Motoike, "Self-organizing striped and spotted patterns on a discrete reaction-diffusion model," *NOLTA*, vol. 2, no. 3 pp. 363–371, 2011.